#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

#### (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. April 2005 (28.04.2005)

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/038077 A2

C23C 14/32 (51) Internationale Patentklassifikation?:

PCT/EP2004/011669 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Oktober 2004 (15.10.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität: 17. Oktober 2003 (17.10.2003) EP 03405753.9

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): PLATIT AG [CH/CH]; Moosstrasse 68-78, CH-2540 Grenchen (CH). PIVOT A.S. [CZ/CZ]; Prumyslova 3, 787 01 Sumperk (CZ).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CSELLE, Tibor [DE/CH]; Fichtenweg 1a, CH-2540 Grenchen (CH). JILEK, Mojmir [CZ/CZ]; Janosikova 12, 787 01 Sumperk (CZ).

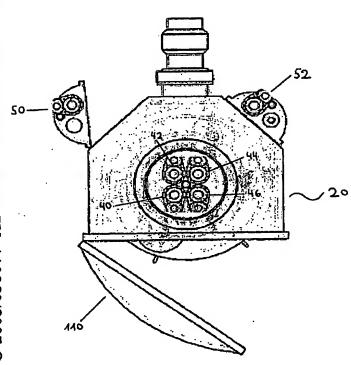
(74) Anwalt: R.A. Egli & Co.; Horneggstrasse 4, Postfach, CH-8034 Zurich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MODULAR DEVICE FOR COATING SURFACES, ESPECIALLY FOR THE MODULAR, DEDICATED COATING OF SURFACES

(54) Bezeichnung: MODULARE VORRICHTUNG ZUR BESCHICHTUNG VON OBERFLÄCHEN, INSBESONDERE ZUR MODULAREN, DEDIZIERTEN BESCHICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a vacuum chamber for coating items (10) in which a physical vapor deposition method (PVD) is carried out. The aim of the invention is to create a vacuum chamber of the aforementioned kind which can be provided with modular cathodes. For this purpose, the vacuum chamber is provided with a plurality of receiving devices in which a plurality of cathodes each can be arranged. A first receiving device (30) for receiving one or more cathodes (40, 42, 44, 46) is provided substantially in the center of the vacuum chamber (20) and two additional receiving devices (32, 34) for receiving at least one cathode (48, 50, 52, 54) each are provided on the edges of the vacuum chamber (20) in a door-like manner.

(57) Zusammenfassung: Vakuumkammer zum Beschichten von Gegenständen (10), in der ein physikalisches Abscheideverfahren (PVD) durchgeführt werden kann, modular mit Kathoden bestücken zu können, wird vorgeschlagen, eine Vielzahl von Aufnahmeeinrichtungen vorzusehen, in die jeweils mehrere Kathoden angeordnet werden können. Eine erste Aufnahmeeinrichtung (30) zur Aufnahme von einer

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/038077 A2 ||||||||||||||||